BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

06-003291

(43)Date of publication of application: 11.01.1994

(51)Int.CI.

G01N 21/91 C09K 11/06

(21)Application number: 04-160482

NIPPON KAGAKU KOGYOSHO:KK

(22)Date of filing:

19.06,1992

(71)Applicant: (72)Inventor:

FURUTA YASUSHI

TAMURA YOSHISADA

(54) FLUORESCENCE DETECTING AGENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a fluorescence detecting agent for flaw detecting method by fluorescent penetration and automatic appearance inspecting system by using a compound represented by a specified formula.

CONSTITUTION: As a fluorescence detecting agent for flaw detecting method by fluorescence penetration and automatic appearance inspecting system, a compound represented by the formula I is used. In the formula, A and B represent substituted or non-substituted benzene or naphthalene nucleus. C represents a compound represented by the formula II, a mono- or dialkylamino group, alkoxyl group, or alkyl group. A' represents a substituted or non-substituted benzene or naphthalene nucleus. X and X' represent nitrogen atom, Y and Y' independently represent oxygen atom, nitrogen atom, sulfur, a substituted or non-substituted imide group, Z and Z' independently mean an azole ring constituting element consisting of an oxazole, imidazole, thiazole or tirazole selected from carbon atom or nitrogen atom. The fluorescence detecting agent, which emits a strong fluorescence in a desirable wavelength range, is almost colorless in itself, and has satisfactory compatibility and dispersibility to solvent and resin.

$$-\mathbf{z}(\mathbf{x}')\mathbf{A}'$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30,04,1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3215718

[Date of registration]

27,07.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY



(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-3291

(43) 公開日 平成6年(1994) 1月11日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G01N 21/91

7055 - 2 J

C09K 11/06

Z 9159-4H

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-160482

(71) 出願人 391025659

株式会社日本化学工業所

(22)出願日

平成4年(1992)6月19日

和歌山県和歌山市小雑賀1丁目1番47号

(72)発明者 古田 靖

和歌山県有田市箕島379

(72)発明者 田村 善貞

和歌山県和歌山市吉原1037

(74)代理人 弁理士 高木 千嘉 (外2名)

(54) 【発明の名称】 蛍光検知剤

(57)【要約】

【目的】 蛍光浸透探傷法および自動外観検査システム 用の蛍光検知剤の提供を目的とする。

【構成】 本蛍光検知剤は、

- 1,4-ピス(5-tert-オクチルペンズオキサゾール-2-イル)-ナフタレン
- 1,4-ピス(ペンズイミダゾール-2-イル)ーナフタ レン
- 1,4-ピス(6-エトキシベンズチアゾール-2-イ ル)ーナフタレン
- 2-(4-エトキシフェニル)-5-N, N-ジエチルア ミノーペンプトリアゾール

などのオキサゾール化合物、イミダゾール化合物、チア ゾール化合物またはトリアゾール化合物か、

- 3-(4-メトキシフェニル)-ベンゾクマリン
- 3-(4-N.N-ジメチルアミノフェニル)-ペンゾク マリン

などのクマリン化合物か、または

1,3-ジフェニル-5-(4-tert-プチルフェニル) ーピラゾリン

1-フェニル-3-(4-tert-ブチルスチリル)-5 - (4-tert-プチルフェニル)-ピラゾリン などのピラゾリン化合物からなる。

(2)

特開平6-3291

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)

【化1】

$$A = X$$
 $X - B - C$

(式中、AおよびBは置換もしくは非置換のペンゼン核 またはナフタレン核を表し、Cは

(化2)

またはモノもしくはジアルキルアミノ基、アルコキシ基 もしくはアルキル基を表し、

A、は置換もしくは非置換のペンゼンまたはナフタレン 核を表し、XおよびX、は窒素原子、YおよびY、は独 立して酸素原子、窒素原子、硫黄、置換または非置換イ ミド基、ZおよびZ、は独立して炭素原子または窒素原 子から選ばれるオキサゾール、イミダゾール、チアゾー ルまたはトリアゾールからなるアゾール環構成要素を意 20 味する)で示される化合物および/または一般式(II) 【化3】

$$R^2$$
 $B-C$

(式中BおよびCは上記と同じ、Dは水素またはアネレーションによる環形成を意味し、R¹ は水素またはアルキル基を表し、R² は水素、アルコキシ基またはジアルキルアミノ基を表す)で示されるクマリン化合物およびノまたは一般式(III)

【化4】

$$(R^3)_{\mathbf{n}}$$

$$(C H = C H)_{\mathbf{n}}$$

$$(R^3)_{\mathbf{n}}$$

$$(R^3)_{\mathbf{n}}$$

(式中、R³ は水素原子、置換もしくは非置換アルキル基、置換もしくは非置換アルコキシ基または置換もしくは非置換アルキルアミノ基を表し、R⁴ は水素原子、置換もしくは非置換アルキル基、置換もしくは非置換アルコキシ基、置換もしくは非置換アルコキシ基、置換もしくは非置換アルキルアミノ基、アシルアミノ基またはスルホニル残基を表し、mは1または2を表し、nは0または1を表す)で示されるピラゾリン系化合物および/または一般式(IV)

 $(R^{3})_{m}$ $(R^{3})_{m}$ $(R^{3})_{m}$ $(R^{3})_{m}$ $(R^{4})_{m}$ $(R^{4})_{m}$

2

(式中、R³、R⁴ およびmは前記した意味を有する)で示されるピラゾリン系化合物からなる蛍光検知剤。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は蛍光浸透探傷法および自動外観検査システム(AOI)用の蛍光検知剤に関する。

[0002]

【従来技術】浸透探傷法は非破壊検査法の代表的なもの として、鋳造品、機械部品等の表面や溶接部表面の微細 な表面開口欠陥部の探傷に汎用され、とりわけ微細な探 傷にはその検知度、精度を上げるために蛍光浸透探傷法 が多用され、これは浸透剤に蛍光物質を含有させ、その 視認性を高めているものである。また、近年ますます自 動化、高速化が進むフォトレジスト関連分野の外観検査 (AOI) においても、その信頼性を上げ、高速化のた めに蛍光性物質を使用することは公知である。従来この 目的のために蛍光を持った染料または蛍光増白剤が使用 されてきたが、浸透探傷法においては染料を用いた場合 の着色は浸透処理後余剰の浸透液を除く除去処理のため 30 に着色はさほど問題とはならないにしても、現像処理後 の観察工程ではその蛍光強度の点で不十分で視認性が劣 り、蛍光増白剤を用いた場合も放射蛍光が短波長なので 視認性が劣る。フォトレジスト関連の外観検査に於いて は染料使用の場合は基体を有色に染色または汚染させる 欠点があり、蛍光増白剤使用の場合は無色で汚染の心配 はないが検知するための放射蛍光波長が短波長すぎるた め検知効果を十分に発揮できないといった欠点があっ た。またこれら染料および蛍光増白剤は検知剤としての 使用に当たっての必要欠くべからざる重要な性質である 有機溶剤や樹脂組成に対する相容性が劣り検知剤として の適用に大きな障害となっていた。またガラスエポキシ 積層基板製造に於けるプリプレグの製造時にはガラス不 織布に微粒分散形式で蛍光物質の塗布、含浸を行うが (この時の蛍光物質はガラスエポキシ積層基板の両面同 時露光処理時に光線が反対側に回り込むのを遮蔽する目 的および得られた配線パターン検査時に蛍光を利用して パターン認識比較のための検知剤としての目的に用い る) この場合、微粒分散物の分散性が悪いとか、再凝集 性の強いものが多くこれも大きな障害となっていた。

50 [0003]

10

(化10)

【問題を解決するための手段】本発明者らは上記従来技 術の欠点を排除した理想的な蛍光検知剤、すなわち望ま しい波長域に強力な蛍光を発しそれ自体は殆ど無色で、 且つ溶剤や樹脂への相容性ないしは分散性の良い検知剤 について鋭意研究の結果、以下に示す化合物が諸特性の 優れた検知剤であることを見出し本発明をなすに至っ た。

【0004】すなわち、本発明は一般式(I) [化6]

$$A = X$$
 $Z - B - C$

(式中、AおよびBは置換もしくは非置換のペンゼン核 またはナフタレン核を表し、Cは

【化7】

またはモノもしくはジアルキルアミノ基、アルコキシ基 もしくはアルキル基を表し、A′は置換もしくは非置換 のペンゼンまたはナフタレン核を表し、XおよびX´は 窒素原子、YおよびY'は独立して酸素原子、窒素原 子、硫黄、置換または非置換イミド基、 Z および Z′は 独立して炭素原子または窒素原子から選ばれるオキサゾ ール、イミダゾール、チアゾールまたはトリアゾールか らなるアゾール環構成要素を意味する) で示される化合 物および/または一般式(II)

【化8】

$$R^2$$
 O O O

(式中BおよびCは上記と同じ、Dは水素またはアネレ ーションによる環形成を意味し、R1 は水素またはアル キル基を表し、R² は水素、アルコキシ基またはジアル キルアミノ基を表す) で示されるクマリン化合物および /または一般式 (III)

(化9)

$$(R^3)_{\mathbb{R}}$$

$$(CH = CH)_{\mathbb{R}}$$

$$(R^3)_{\mathbb{R}}$$

$$(R^4)_{\mathbb{R}}$$

(式中、R³ は水素原子、置換もしくは非置換アルキル 基、置換もしくは非置換アルコキシ基もしくは置換もし 50 1,4-ビス(ベンズイミダゾール-2-イル)-ナフタ

くは非置換アルキルアミノ基を表し、R・は水素原子、 置換もしくは非置換アルキル基、置換もしくは非置換ア ルコキシ基、置換もしくは非置換アルキルアミノ基、ア シルアミノ基またはスルホニル残基を表し、mは1また は2を表し、nは0または1を表す)で示されるピラゾ リン系化合物および/または一般式(IV)

(式中、R3、R4 およびmは前記した意味を有する) で示されるピラゾリン系化合物からなる蛍光検知剤に関 する。

【0005】上記一般式(I)においてペンゼン核、ナ 20 フタレン核の置換分とはC₄~C₈のアルキル基、アルコ キシ基を意味し、一般式(II)においてR1のアルキル 基はメチル基、エチル基を表し、R²のアルキル基とし てはC1~C4のアルキル基が好ましく、一般式(III) および一般式 (IV) においてR3 およびR4 のアルキル 基はC1~C。のアルキルが好ましく、置換アルキルに はアルコキシアルキル、モノまたはジアルキルアミノア ルキルを包含し、置換アルコキシにはアルコキシアルコ キシ、モノまたはジアルキルアミノアルコキシを包含 し、またアルキルアミノ基にはモノアルキルアミノおよ 30 びジアルキルアミノが包含される。R4 のアシルアミノ 基とはアセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基を意味 し、スルホニル残基とはアミノスルホニル(スルファモ イル)、アルキルスルホニル、モノまたはジアルキルア ミノスルホニル、フェニルスルホニル、モノまたはジア ルキルアミノアルキルスルホニル、モノまたはジアルキ ルアミノアルキルアミノスルホニル、アルコキシアルキ ルスルホニル、アルコキシアルキルアミノスルホニルを 意味し、そしてこれらのアルキル部分はC1~C4のア ルキルが好ましい。

【0006】本発明の化合物の代表例としては以下のも のをあげることができる。

【0007】一般式(I)の化合物の具体例としては 1,4-ピス(5-tert-オクチルベンズオキサゾール-2-イル)-ナフタレン

1,4-ピス(5-tert-プチルペンズオキサゾール-2 ーイル)ーナフタレン

1-(5-tert-プチルベンズオキサゾール-2-イル) -4-(5-tert-オクチルペンズオキサゾール-2-イル) - 4 - ナフタレン

特開平6-3291 (4)

レン

1-(5-メトキシベンズイミダゾール-2-イル)-4 -(5-tert-プチルベンズオキサゾール-2-イル)-4-ナフタレン

5

1,4-ピス(5-メトキシベンズトリアゾールー2-イ ル)ーナフタレン

1-(ペンズトリアゾール-2-イル)-4-(5-tert - ブチルペンズオキサゾール-2-イル)-4-ナフタ

-(5-tert-オクチルベンズオキサゾール-2-イル) -4-ナフタレン

1,4-ビス(6-エトキシペンズチアゾールー2-イ ル)ーナフタレン

1-(ベンズチアゾール-2-イル)-4-(5-tert-オクチルベンズオキサゾール-2-イル)-4-ナフタ レン

ノーベンズトリアゾール

2-(4-x)+シフェニル) -5-N, N-ジェチルア 20 することができる。 ミノーペンズトリアゾール

【0008】一般式(II)の化合物の具体例としては

3-(4-メトキシフェニル)-ベンゾクマリン

3-(4-N, N-ジメチルアミノフェニル)-ペンゾク マリン

3-(4-ベンズイミダゾール-(2-イル)-フェニル) ーペンゾクマリン

3-(4-(5-tert-プチルベンズオキサゾール-(2 ーイル)ーフェニル)ー 7 ージエチルアミノクマリン

3-(4-メトキシフェニル)-7-メトキシクマリン

3-(4-(5-メチルベンズトリアゾール-(2-イル) -フェニル)-7-ジエチルアミノクマリン

【0009】一般式 (III) および一般式 (IV) の化合 物の具体例としては

ーピラゾリン

ル) – ピラゾリン

-tert-プチルフェニル)-ピラゾリン

1-フェニル-3-(4-tert-プチルスチリル)-5-(4-tert-プチルフェニル)-ピラゾリン

、1,5-ジフェニル-3-スチリルーピラゾリン

1-(4-メトキシフェニル)-3-スチリル-5-フェ ニルーピラゾリン

1-(4-ジメチルアミノプロピルアミノスルフォニル フェニル)-3-スチリル-5-フェニル-ピラゾリン 1-(4-アセチルアミノフェニル)-3-スチリル-5 ーフェニルーピラゾリン

ピス-(1,5-ジフェニルーピラゾリン-3-イル)-50 布、10分間放置乾燥した後乾いたウエスにて拭き、洗

スチレン

ピスー(1ーフェニルー5ー(4ーメトキシフェニル)ー ピラゾリン-3-イル)-4-メトキシスチレン

6

ピスー(1ーフェニルー5-(4ージメチルアミノフェニ ル) - ピラゾリン-3-イル) - 4-ジメチルアミノスチ レン

ビスー(1-(4-メトキシフェニル)-5-フェニルー ピラゾリンー3ーイル)ースチレン

 $\forall X - (1 - (4 - X) + 2) = 2 - (2, 4 - 3)$ 1-(5-メトキシベンズトリアゾール-2-イル)-4 10 メトキシフェニル) - ピラゾリン-3-イル) -2, 4-ジメトキシスチレン

> ピスー(1-(4-スルファモイルフェニル)-5-フェ ニルーピラゾリンー3ーイル)ースチレン

> ピス-(1-(4-N, N-ジメチルアミノプロピルアミ ノスルフォニルフェニル) - 5 - フェニルーピラゾリン -3-イル)-スチレン等を挙げることができる。

【0010】これらはそれぞれ単独で用いてもよいし、 2種以上組み合わせて用いてもよい。

【0011】また、本発明の化合物は既知の方法で製造

【0012】例えば、一般式(I)の化合物を製造する にはオキサゾール、イミダゾール、チアゾールの場合は 相当するジカルボン酸と相当するo-アミノフェノール 類、o-フェニレンジアミン類、o-アミノチオフェノ ール類とを縮合反応して得、トリアゾールの場合は相当 するoーニトロアゾ化合物の還元閉環反応かまたは相当 するo-アミノアゾ化合物の酸化閉環反応して得られ る。一般式(II)の化合物は相当するoーヒドロキシフ ォルミル化合物と相当する酢酸化合物を縮合反応して得 **30** られる。一般式 (III) および一般式 (IV) の化合物は 相当するカルコン類、相当するジベンザルアセトン類、 相当するジシンナモイルスチレン類と相当するヒドラジ ン類を縮合反応して製造することができる。

【0013】以下に実施例を示し本発明を更に詳細に説 明する。例中、部とは重量部を表す。

【0014】 実施例1

1,1,2,2ーテトラクロロー1,2ージフルオルエタン 80部、TCP (三菱瓦斯化学(株)製) 10部、塩化 メチレン 10部、本発明の1,4-ピス(5-tert-オ 40 クチルペンズオキサゾールー2-イル)-ナフタレン 1.5部を混合して浸透液を調製した。

【0015】一方別に、比較のために本発明の1,4-ピス(5-tert-オクチルベンズオキサゾール-2-イ ル)ーナフタレン 1.5部の代わりにC. I. Fluorescen t Brightener 52 の 1.5 部を用いる以外は同様にして 比較浸透液を調製した。

【0016】性能試験はJIS Z-2343 1982 の 6.1 規格 A形対比試験片の表面2分の片方には本発明の蛍光浸透 液を刷毛で塗布し、もう片方には比較浸透液を同様に塗

BEST AVAILABLE COPY

特開平6-3291 (5)

浄剤としてスーパーグローR-II(商品名;マークテッ ク(株)製)を染み込ませたウエスにて余剰浸透液を拭き 取り、ついで現像剤としてスーパーグローDN-600 S (商品名:マークテック(株)製) を噴射塗布し現像処 理をした。暗所にて紫外線照射下でこの試験片を目視に よって観察すると、比較浸透液に比し本発明の浸透液の 方が欠陥指示模様の明瞭度に優れていた。

【0017】実施例2

実施例1に使用した1,4-ビス(5-tert-オクチルベ 代わりに1-フェニル-3-(4-tert-プチルスチリ ル)-5-(4-tert-プチルフェニル)-ピラゾリン 1.5部を用いる以外は全て同じにして浸透液を調製し た。実施例1と同様に性能試験を行ったが比較浸透液に 比し本浸透液使用の方が優れていた。

【0018】 実施例3

実施例1に使用した1,4-ピス(5-tert-オクチルベ ンズオキサゾール-2-イル)-ナフタレン 1.5部の 代わりに 2-(4-メチルフェニル)-5-N, N-ジエ

チルアミノーベンズトリアゾール 1.5部を用いる以 外は全て同じにして浸透液を調製した。 実施例1と同様 に性能試験を行ったが比較浸透液に比し本浸透液使用の 方が優れていた。

【0019】実施例4

実施例1に使用した1,4-ピス(5-tert-オクチルベ ンズオキサゾール-2-イル)-ナフタレン 1.5部の 代わりに3-(4-N, N-ジメチルアミノフェニル)-ベンゾクマリン 1.5部を用いる以外は全て同じにし ンズオキサゾール-2-イル)-ナフタレン 1.5部の 10 て浸透液を調製した。実施例1と同様に性能試験を行っ たが比較浸透液に比し本浸透液使用の方が優れていた。

【0020】実施例5

実施例1に使用した1.4-ピス(5-tert-オクチルベ ンズオキサゾール-2-イル)-ナフタレン 1.5部の 代わりに1-(4-メトキシフェニル)-3-フェニルー 5-(4-tert-プチルフェニル)-ピラゾリン 1.5部を用いる以外は全て同じにして浸透液を調製した。実 施例1と同様に性能試験を行ったが比較浸透液に比し本 浸透液使用の方が優れていた。